PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-145276

(43)Date of publication of application: 24.05.1994

(51)Int.CL

CO8F299/06 CO8F 2/50 CO8F220/28 CO9D 4/00

(21)Application number : 04-323566

(71)Applicant:

TOAGOSEI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

09.11.1992

(72)Inventor:

UNO TORU

HORIE TAKASHI **FUSHIKI YOSHINORI**

NARUSE YOSHIFUMI TAKAHASHI SHIN

(54) PHOTO-SETTING RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the subject composition containing a specific modified urethane prepolymer, two specific kinds of (meth)acrylates and a photopolymerization initiator, curable by the irradiation of light for a short time and giving a cured product free from surface tackiness and having excellent softness and appearance.

CONSTITUTION: The objective composition contains (A) a urethane prepolymer modified with a polycarbonate diol containing (meth)acryloyl group and produced by reacting (i) a hydroxyl-containing (meth)acrylate with (ii) a polyisocyanate and (iii) a polycarbonate diol and/or a urethane prepolymer modified with a polycarbonate diol containing (meth)acryloyl group and produced by reacting the components (i) to (iii) with (iv) a diol other than the component (iii), (B) a (meth)acrylate of formula I (R1 is H or methyl; R2 is 1-4C hydrocarbon group; (m) is 0-10) (e.g. dicyclopentenyl acrylate), (C) a (meth) acrylate of formula II (R3 is R1; R4 is R2; (n) is (m)) (e.g. tetrafurfuryl acrylate) and (D) a photo-polymerization initiator.

Ħ

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.12.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2600563

[Date of registration]

29.01.1997

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

· (11)特許出願公開番号

特開平6-145276

(43)公開日 平成6年(1994)5月24日

(51)Int.CL ⁵ C 0 8 F 299/06 2/50 220/28 C 0 9 D 4/00	識別記号 MRX MDK MMN PDZ	庁内整理番号 7442-4 J 7442-4 J 7242-4 J 7921-4 J	F I			技術表示箇所
		_	審	香請求	未請求	請求項の数1(全 10 頁)
(21)出願番号	特顯平4-323566		(71)出願人	00000303	4	
(22)出願日	平成 4年(1992)11	₹9日	(72)発明者	東京都港宇野 通	区西新植	集化式会社 第1丁目14番1号 第二丁目1番3号車码合成

(72) 発明者 堀江 隆

富山県高岡市伏木二丁目1番3号東亞合成 化学工業株式会社高岡工場内

(72)発明者 伏木 佳則

富山県高岡市伏木二丁目1番3号東亞合成

化学工業株式会社高岡工場内

化学工業株式会社高岡工場内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 光硬化型樹脂組成物

(57)【要約】

【目的】短時間の光の照射により硬化し、柔軟性及び外 観に優れ、表面タックのない硬化物を与える光硬化型の 樹脂組成物を提供する。

【構成】水酸基を有する(メタ)アクリレート(A)、ボリイソシアネート(B)及びボリカーボネートジオール(C)との反応物である(メタ)アクリロイル基を有するボリカーボネートジオール変性ウレタンプレボリマー[I]の一種若しくは二種以上、及び/又は(A)、*

* (B)、(C)及び(C)以外のポリオール(D)との反応物である(メタ)アクリロイル基を有するポリカーボネートジオール変性ウレタンプレポリマー [II]の一種若しくは二種以上と、下記一般式①で表される(メタ)アクリレート[III]、下記一般式②で表される(メタ)アクリレート[IV]、及び光重合開始剤[V]からなる光硬化型樹脂組成物。

【化1】

$$CH_2 = C - C - (OR^2) - O - O$$
.....

[化2]

$$R' O$$
 $CH_1 = C - C - (OR') . -O$
......

【特許請求の範囲】

【請求項1】水酸基を有する(メタ)アクリレート (A)、ポリイソシアネート(B)及びポリカーボネートジオール(C)との反応物である(メタ)アクリロイル基を有するポリカーボネートジオール変性ウレタンプレポリマー[I]の一種若しくは二種以上、及び/又は水酸基を有する(メタ)アクリレート(A)、ポリイソシアネート(B)、ポリカーボネートジオール(C)及び* * 該ジオール(C)以外のポリオール(D)との反応物である(メタ)アクリロイル基を有するポリカーボネートジオール変性ウレタンプレポリマー [II] の一種若しくは二種以上と、下記一般式ので表される(メタ)アクリレート[III]、下記一般式ので表される(メタ)アクリレート[IV]、及び光重合開始剤[V]からなる光硬化型樹脂組成物。

2

【化1】

$$CH_2 = C - C - (OR^2)_{n} - O - O$$

$$\cdots \cdots \oplus$$

◆ ひにおいて、R¹は水素又はメチル基、R²は炭素数1 ※示す。◆ 4の炭化水素基を示し、mは0又は1~10の整数を※ 【化2】

$$CH_2 = C - C - (OR')_n - O \longrightarrow 0$$
.....②

②において、R³ は水素又はメチル基、R⁴ は炭素数1 ~4の炭化水素基を示し、nは0又は1~10の整数を 20 示す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、短時間の光の照射により硬化し、柔軟でかつ外観の優れた硬化物を与える光硬化型樹脂組成物に関するものであり、本発明の樹脂組成物は、家庭用品や自動車内装材等の表面の保護及び化粧を兼ねたコーティング、表示物の表面保護のためのコーティング、電子部品の表面コーティング、電子部品の封止剤等に利用することができ、これらを使用する業界で賞用され得るものである。

[0002]

【従来の技術】光硬化型樹脂組成物は、光から遮断され ている間は硬化せず長期間安定であるが、一般に紫外線 のような光を照射することによって容易に重合硬化する 特性を有する硬化性組成物であり、光の照射によって短 時間で硬化させることができることから、コーティング 剤、シール剤、接着剤、封止剤等の幅広い用途に用いら れている。これらの中でも、(メタ)アクリレート系化 合物を主成分とする光硬化型樹脂組成物は、傷つきにく く、透明で光沢のある外観を持つ硬化物を与えることが できる利点を生かし、基材の表面保護、化粧を目的とし たコーティング用に多く用いられている。これらの光硬 化型の樹脂組成物は、通常硬質の硬化物を与え、もっぱ ら木材、ブラスチック、ガラス等の硬い材料のコーティ ング、電子部品の保護コート等に利用されている。な お、本明細書において(メタ)アクリレートとは、アク リレート及びメタクリレートを総称するものである。 【0003】しかし、次のような分野では、硬質の硬化 物を与える樹脂組成物よりも、柔軟な硬化物を与える光 50

硬化型樹脂組成物が望まれている。例えば、ラベルやステッカー、又は家具、家庭用電化製品、自動車等の内外装に用いる化粧シートのように、貼り付けて加工される製品では、曲面に貼り付けられることが多いため、その表面に適用される光硬化型脂組成物の性能として、得られる硬化物が曲面に沿って曲げることができる柔軟性を持つことが要求され、硬質の硬化物を与えるものは不都合であったり使用できない場合がある。特に、一部の電子部品のコーティングにおいては、光硬化型樹脂組成物の硬化時の収縮や、硬化物と部品の熱収縮率の違いによって歪が起こり、電子部品の性能に影響を与えるので、歪による悪影響を緩和するために、柔軟な硬化物を与え

止剤等に利用することができ、これらを使用する業界で 30 歪による悪影響を緩和するために、柔軟な硬化物を与え 賞用され得るものである。 る樹脂組成物が必要である。

> 【0004】ところで、(メタ)アクリレート系の光硬 化性樹脂組成物でも、柔軟な硬化物を与えるものは従来 から知られている。すなわち、(メタ)アクリロイル基 を有するポリカーボネートジオール変性ウレタンプレボ リマー又は(メタ)アクリロイル基を有するポリエーテ ルジオール変性ウレタンプレポリマー等の (メタ) アク リロイル基を持つオリゴマーと、下記に示すような (メ タ) アクリレート及び光反応開始剤からなる樹脂組成物 40 は、紫外線照射によって硬化して、柔軟な塗膜を与え る。ここで言う(メタ)アクリルレートの例をあげれ ば、n-ラウリル (メタ) アクリレート、n-トリデシ ル (メタ) アクリレート、n-ステアリル (メタ) アク リレートなどの、長鎖アルコールの(メタ)アクリル酸 エステル、または、ポリエチレングリコールモノ (メ タ) アクリレート、メトキシボリエチレングリコール (メタ) アクリレート、ポリプロピレングリコールモノ (メタ) アクリレート、フェノキシポリエチレングリコ ール(メタ)アクリレートなどの、ポリエーテルのモノ (メタ)アクリレートである。しかし、これらの (メ

タ) アクリレートからなる光硬化型組成物は、得られる 硬化物の表面にタックがあり、また硬化物が脆くて裂け 目が入りやすい等の欠点があり、良好な手触りと、外観 及び塗膜の強さが要求されるコーティングには適さなか った。また、上記と同じ構成で(メタ)アクリレートと して、2-ヒドロキシブチル (メタ) アクリレート、2 -ヒドロキシ-3-フェニルプロピル (メタ) アクリレ ート、2~ (メタ) アクリロイルオキシエチルフタル酸 等を用いる光硬化型組成物があり、柔軟性のある硬化物 を与えるが、これらも表面タックが強く、外観が良くな 10 い等の欠点を有する等の点で、改善の余地があるもので あった。又、接着剤、ボッティング剤として使用されて いる光硬化型樹脂組成物の中には、柔軟な硬化物を与え るものが知られているが、これらは硬化物に表面タック があってべたつく欠点があり、また硬化物の表面の平滑 性が悪く外観の面でも劣っており、これらを上記コーテ ィングに使用することは困難である。従って、従来知ら れた光硬化型樹脂組成物は、コーティング用に使用する ことが難しく、特に、電子部品のコーティングや封止剤 として用いる場合には、その表面タックのために、電子 20 部品同志が付着する等の問題があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、短時間*

$$CH_2 = C - C - (OR^2)_m - O \longrightarrow \cdots$$

【0008】 Φにおいて、R1 は水素又はメチル基、R **%[0009]** 'は炭素数1~4の炭化水素基を示し、mは0又は1~ 【化4】 10の整数を示す。 ₩30

$$CH_{2} = C - C - (OR^{4})_{n} - O - O$$
......

【0010】**②**において、R³は水素又はメチル基、R ・は炭素数1~4の炭化水素基を示し、nは0又は1~ 10の整数を示す。以下に、本発明を詳細に説明する。 【0011】◎ (メタ) アクリロイル基を有するポリカ ーボネートジオール変性ウレタンプレポリマー[I] (メタ) アクリロイル基を有するポリカーボネートジオ 40 ール変性ウレタンブレポリマー[I] は、水酸基を有する (メタ) アクリレート (A)、ポリイソシアネート (B) 及びポリカーボネートジオール (C) との反応物 である。これらの原料(A)、(B)及び(C)は、そ れぞれ一種を用い又は二種以上を併用することができ る。以下各原料について説明する。

【0012】〇水酸基を有する(メタ)アクリレート (A)

水酸基を有する (メタ) アクリレート (A) は、アルコ

*の光の照射により硬化し、柔軟性及び外観に優れ、表面 タックがなく、裂け目の入りにくい硬化物を与える光硬 化型樹脂組成物を見出すため鋭意検討を行ったのであ

[0006]

【課題を解決する為の手段】本発明は、水酸基を有する (メタ) アクリレート (A)、ポリイソシアネート (B) 及びポリカーボネートジオール (C) との反応物 である(メタ)アクリロイル基を有するポリカーボネー トジオール変性ウレタンブレポリマー[I] の一種若しく は二種以上、及び/又は水酸基を有する (メタ) アクリ レート(A)、ポリイソシアネート(B)、ポリカーボ ネートジオール(C)及び該ジオール(C)以外のポリ オール(D)との反応物である(メタ)アクリロイル基 を有するポリカーボネートジオール変性ウレタンブレポ リマー [II] の一種若しくは二種以上と、下記一般式**の** で表される(メタ)アクリレート[III] 、下記一般式❷ で表される(メタ)アクリレート [IV]、及び光重合開始 剤[V] からなる光硬化型樹脂組成物に関するものであ る。

【化3】

[0007]

使用でき、具体例としては、2-ヒドロキシエチル(メ タ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メタ) ア クリレート、ヒドロキシブチル (メタ) アクリレート、 ヒドロキシヘキシル (メタ) アクリレート、ヒドロキシ オクチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシー3-フェノキシプロピル (メタ) アクリレート及び2-ヒド ロキシー3-クロロプロビル (メタ) アクリレート等が 挙げられる。

【0013】〇ポリイソシアネート(B) ポリイソシアネート (B) は、イソシアネート基を2以 上有する化合物であり、具体例としては、トルエンジイ ソシアネート、4、4′-ジフェニルジイソシアネー ト、4,4'ージフェニルメタンジイソシアネート、ジ アニジンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジイソ シアネート、4,4'-ジフェニルエーテルジイソシア ール残基中に水酸基を有するものであれば種々のものが 50 ネート、p-フェニレンジイソシアネート、トリメチレ

ンジイソシアネート、テトラメチレンジイソシアネー ト、ヘキサメチレンジイソシアネート、エチレンジイソ シアネート、シクロヘキシレンジイソシアネート、ノナ メチレンジイソシアネート、オクタデカメチレンジイソ シアネート、2-クロロプロパンジイソシアネート、イ ソホロンジイソシアネート、2,2'-ジエチルエーテ ルジイソシアネート、テトラクロロフェニレンジイソシ アネート、キシレンジイソシアネート及び1,4,3-ヘプテンジイソシアネートなどの低分子量ポリイソシア ネートの他、過剰量のとれら低分子量ポリイソシアネー 10 トと、第一級アミンまたは第二級アミンを反応させて得 られる高分子量ポリインシアネート及び過剰量の上記低 分子量ポリイソシアネートとポリオール例えばグリセロ ール、ポリオキシエチレントリオール、ポリオキシプロ ピレントリオール、ポリオキシエチレンテトラオール、 ポリオキシブロビレンテトラオール、ポリブロビレング リコール、ポリエチレングリコール、ポリカプロラクト ンポリオール、ポリテトラメチレンエーテルグリコー ル、ピスフェノールA等のポリオールに酸化エチレンお よび/または酸化プロピレンを付加して得られるエーテ 20 ベクトルにより分析すると、2250cm¹付近に強い吸収を ル型グリコールのようなポリオールと反応させて得られ る高分子量ポリイソシアネートがある。本発明において 特に好適なポリイソシアネートは、トルエンジイソシア ネート、イソホロンジイソシアネート、4、4'ージフ ェニルメタンジイソシアネートおよびヘキサメチレンジ イソシアネートである。

【0014】〇ポリカーボネートジオール(C) ポリカーボネートジオール(C)は、炭酸エステルとジ オールとを反応させて得られるものである。炭酸エステ ルとしては、炭素数2~12のアルキレン基、炭素数1 ~22のアルキル基、炭素数6~22の芳香族炭化水素 基、炭素数6~22のシクロパラフィン系炭化水素基を 有する炭酸エステル等が挙げられ、これらは2種以上を 併用することもできる。炭酸エステルの具体例として は、エチレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジ エチルカーボネート、ジフェニルカーボネート及びジシ クロヘキシルカーボネート等が挙げられる。ジオールと しては、炭素数2~12のアルキレン基、炭素数1~2 2のアルキル基、炭素数6~22の芳香族炭化水素基、 炭素数6~22のシクロパラフィン系炭化水素基を有す 40 るジオールが挙げられ、これらを2種以上併用すること もできる。好ましい具体例として1、6-ヘキサンジオ ール、1、4-シクロヘキサンジメタノール、3-メチ ルー1,5-ペンタンジオール、ポリオキシエチレング リコール、ポリオキシプロピレングリコール、ポリオキ シテトラメチレングリコール、ポリカプロラクトンジオ ール、トリメチルヘキサンジオール及び1, 4-ブタン ジオール等が挙げられる。

【0015】〇製造方法

(メタ) アクリロイル基を有するポリカーボネートジオ 50

ール変性ウレタンプレポリマー[I] は、従来知られた方 法により製造することができ、特に好ましい製法として は、過剰量のポリイソシアネート(B)とポリカーボネ ートジオール(C)とをまず反応させて、未反応のイソ シアネート基を有するポリカーボネートジオール変性ウ レタンプレポリマー (E) を製造し、ついで (E) 中の イソシアネート基と当量前後の水酸基を有する(メタ) アクリレート(A)を(E)と反応させる方法が挙げら れる。(メタ)アクリロイル基を有するポリカーボネー トジオール変性ウレタンプレポリマー[I] の製造におけ る反応温度としては、150 ℃以下が好ましい。反応温度 が150 ℃を越えると、反応生成物が増粘してしまうか、 あるいは反応時にゲル化してしまう。反応温度が低過ぎ ると、反応生成物の粘度が高くなったり、原料の分散・ 混合が不十分になって円滑な反応が難しくなることがあ るため、より好ましい反応温度としては50~120 ℃であ り、特に好ましくは55~100 ℃である。[I] の合成にお いては、各段階ともイソシアネート基が反応に関与し、 その消費を伴い、一方イソシアネート基は赤外線吸収ス 示すので、反応の進行状態は、反応物中のイソシアネー ト基について赤外線吸収スペクトル分析を行い、吸収特 性の強度変化からその消費量を追跡することによって容 易に確認することができ、イソシアネート基の消費が停 止したときをそれぞれの反応段階の終点とすれば良い。 反応を円滑に進行させる為の触媒としては、トリエチレ ンジアミン等の第三級アミン、ジラウリル酸ジブチルス ズ等の金属化合物が挙げられる。反応速度を調整するに は、ジラウリル酸ジブチルスズを使用することが好まし 30 く、その添加量は反応混合物100 重量部に対して50~20 00ppm が好ましく、より好ましくは100~1500ppm であ る。又、ラジカル重合禁止剤として、ハイドロキノンモ ノメチルエーテル又はフェノチアジン等を反応条件に合 わせて適量添加してもよい。更に、反応物の粘度が高く なり過ぎる場合には、トルエン、アセトン等の活性水素 基を有しない有機溶剤を用い、或いは活性水素基を有し ない(メタ)アクリレートを反応希釈剤として使用して もよい。また、[I] には、湿気硬化性を付与する目的 で、分子内にイソシアネート基を残してもよい。

【0016】◎ (メタ) アクリロイル基を有するポリカ ーボネートジオール変性ウレタンプレポリマー[II] (メタ) アクリロイル基を有するポリカーボネートジオ ール変性ウレタンプレポリマー[II]は、水酸基を有する (メタ) アクリレート(A)、ポリイソシアネート (B)、ポリカーボネートジオール(C)及び該ジオー ル(C)以外のポリオール(D)との反応物である。 C れらの合成原料のうち(A)、(B)、(C)は[I] と同様のものを使用することができる。以下に(D)に ついて説明する。

【0017】〇ポリオール(D)

*【0018】○製造方法

R

ポリオール(D)としては、ポリカーボネートジオール (C)以外のジオールまたは3価以上のポリオールが挙 げられる。具体例的には、ジオールとして、ポリオキシ エチレンジオール、ポリオキシプロピレンジオール、ポ リオキシブチレンジオール、ポリカプロラクトンジオー ル、ヘキサンジオール、ポリエチレンジオール、ポリブ ロピレンジオール及び1、4-ブタンジオール、ピスフ ェノールA、ピスフェノールAのエチレンオキサイド付 加物、ピスフェノールAのプロピレンオキサイド付加 物、水添ピスフェノールA、水添ピスフェノールAのエ 10 チレンオキサイド付加物、水添ピスフェノールAのプロ ピレンオキサイド付加物、水添ピスフェノールAのエチ レンオキサイド及びプロピレンオキサイドランダム付加 物等が挙げられ、又3価以上のポリオールとしては、ト リメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ペンタ エリスリトール、ポリオキシエチレントリオール、ポリ オキシプロピレントリオール、トリスヒドロキシエチル イソシアヌレート、ポリオキシエチレンテトラオール、 ポリオキシブロビレンテトラオール、グリセリン、ポリ リン酸、3価以上の1,2-ポリブタジェンポリオー ル、1,4-ポリブタジエンポリオール等のポリブタジ エンポリオール、ポリエチレンポリオール及びポリプロ ピレンポリオール等のポリオレフィン系ポリオール等が 挙げられる。

$$CH_2 = C - C - (OR^2)_m - O - O$$

【0021】 **の**において、R¹ は水素又はメチル基、R 1 は炭素数 $1\sim4$ の炭化水素基を示し、mは 0 又は $1\sim$ 30 リコール(メタ)アクリレート、ジシクロペンテニルオ 10の整数を示す。[III] の具体例としては、ジシクロ ペンテニル (メタ) アクリレート、ジシクロベンテニル オキシメチル (メタ) アクリレート、ジシクロベンテニ ルオキシエチル (メタ) アクリレート、ジシクロペンテ ニルオキシブロビル (メタ) アクリレート、ジシクロペ ンテニルオキシジエチレングリコール (メタ) アクリレ ート、ジシクロベンテニルオキシトリエチレングリコー ル(メタ) アクリレート、ジシクロペンテニルオキシボ リエチレングリコール (メタ) アクリレート、ジシクロ ペンテニルオキシジプロピレングリコール (メタ) アク※40

ート又はテトラヒドロフルフリルポリオキシアケニル (メタ) アクリレートである。

[0023] 【化6】

$$\begin{array}{c|c}
R^{3} & O \\
 & \parallel \\
 & CH_{2} = C - C - (OR^{4})_{n} - O -
\end{array}$$
.....2

【0024】②において、R'は水素又はメチル基、R ¹ は炭素数 1~4の炭化水素基を示し、n は0又は1~ 10の整数を示す。[IV]の具体例としては、テトラヒド ロフルフリル (メタ) アクリレート、テトラヒドロフル フリルオキシメチル (メタ) アクリレート、テトラヒド

(メタ) アクリロイル基を有するポリカーボネートジオ ール変性ウレタンプレポリマー[II]は従来知られた方法 により製造することができ、特に好ましい方法として は、過剰量のポリイソシアネート (B) とポリカーボネ

ートジオール(C)とをまず反応させて、未反応のイソ シアネート基を有するポリカーボネートジオール変性ウ レタンブレポリマー(E)を製造し、ついで過剰量の

(E)を所定量の水酸基を有する (メタ) アクリレート (A) と反応させて未反応のイソシアネート基を有する (メタ) アクリロイルオキシ化合物 (F) を製造し、さ らに(F)中のイソシアネート基と当量前後のポリオー ル(D)を反応させる方法が挙げられる。上記製法にお ける反応条件及び反応方法等としては、ポリカーボネー トジオール変性ウレタンプレポリマー[I] の場合と同様 である。

【0019】◎ (メタ) アクリレート[III]

(メタ) アクリレート[III] は、下記一般式①で表され る、ジシクロペンテニル (メタ) アクリレート、ジシク 20 ロペンテニルオキシアルキル (メタ) アクリレート又は ジシクロベンテニルポリオキシアルケニル (メタ) アク リレートである。

[0020] 【化5】

キシポリプロピレングリコール (メタ) アクリレート等 が挙げられる。 【0022】@ (メタ) アクリレート[IV] (メタ)アクリレート[IV]は、下記一般式②で表され

※ リレート、ジシクロペンテニルオキシトリプロピレング

る、テトラヒドロフルフリル (メタ) アクリレート、テ トラヒドロフルフリルオキシアルキル (メタ) アクリレ

ラヒドロフルフリルオキシプロピル (メタ) アクリレー ト、テトラヒドロフルフリルオキシジエチレングリコー ル(メタ)アクリレート、テトラヒドロフルフリルオキ シトリエチレングリコール (メタ) アクリレート、テト ラヒドロフルフリルオキシボリエチレングリコール (メ ロフルフリルオキシエチル(メタ)アクリレート、テト 50 タ)アクリレート、テトラヒドロフルフリルオキシジブ ロピレングリコール (メタ) アクリレート、テトラヒド ロフルフリルオキシトリプロピレングリコール (メタ) アクリレート、テトラヒドロフルフリルオキシボリプロ ピレングリコール (メタ) アクリレート等が挙げられ

【0025】 ◎光重合開始剤

本発明の組成物に配合される光重合開始剤を具体的に例 示すると、ベンゾフェノン、ベンゾイン、ベンゾインエ チルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンゾ インオクチルエーテル、1-ヒドロキシシクロヘキシル 10 フェニルケトン、ジアセチル、メチルアントラキノン、 2-ヒドロキシ-2メチルプロピオフェノン、アントラ キノン、アセトフェノン、2,2-ジメトキシ-2-フ ェニルアセトフェノン、ベンジル、カンファーキノン、 ミヒラーズケトン、2-クロロチオキサントン、2,4 ージエチルチオキサントン、ジエトキシアセトフェノ ン、ベンジルメチルケタール、α-ナフチル、p,p' -ジメトキシベンジル及び3,3'4,4'-テトラー (ターシャリーブチルバーオキシカルボニル) ベンゾフ ェノン等が挙げられる。光重合開始剤は、その目的に応 20 レート、ジプロビレングリコールジ(メタ)アクリレー じて種類及び添加量を選択すれば良く、組成物に光硬化 性を与えるに十分な触媒量論的な量であればよく、添加 量としては、用いる化合物により異なるが、光硬化型樹 脂組成物中に0.05~20重量%添加することが好ましく、 より好ましくは0.5~10重量%である。

【0026】◎光硬化型樹脂組成物

本発明の光硬化型樹脂組成物は、上記した(メタ)アク リロイル基を有するポリカーボネートジオール変性ウレ タンプレポリマー[I] の一種若しくは二種以上、及び/ 又は(メタ)アクリロイル基を有するポリカーボネート ジオール変性ウレタンプレポリマー[II]の一種若しくは 二種以上と(メタ)アクリレート[III]、(メタ)アク リレート[IV]及び光重合開始剤[V] からなり、一般的に はそれらを常法により混合することによって製造され る。各々の成分の好ましい混合比率は、以下の通りであ る。ポリカーボネートジオール変性ウレタンプレポリマ ー[I] 及び/又は[II]は、その合計量が本発明の組成物 100部(重量部、以下同じ)中に10~80部を占め ることが好ましく、より好ましくは30~70部であ る。[I] 及び/又は[II]の合計量が10部未満の場合、 組成物を硬化させた場合に収縮が大きくなり、塗工時に 基材の反りを生じやすく、又プラスチック等の基材に対 する密着性が低下する。他方、80部を越える場合、組 成物の粘度が高くなり塗工しにくくなってしまう。(メ タ) アクリレート[III] は、組成物100部中に10~ 80部を占めることが好ましく、より好ましくは20~ 60部である。[III] の配合量が10部未満であると、 塗膜に表面タック残り、光沢がなく、優れた外観が得ら れず、また80部を越えると、塗膜が十分な柔軟性を持 つことができない。 (メタ) アクリレート [IV]は、組成 50 フルフロキシーβーヒドロキシプロピル (メタ) アクリ

物100部中に5~50部を占めることが好ましく、よ り好ましくは10~30部である。[IV]の配合量が5部 未満であると、塗膜が十分な柔軟性を持つことができ ず、又50部を越えると、硬化物に表面タック残り、優 れた外観が得られない。本発明にかかる組成物の調製 は、以上述べた各成分を、常温又は加温下で混合溶解す

ることによって容易に行うことができる。

10

【0027】本発明の組成物には以上に述べた各成分の 他に、種々の目的で、「I]、「III]、「III]、「IV]以外の その他の(メタ)アクリレート系化合物配合することが できる。その他の(メタ)アクリレート系化合物として は、具体例には、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリ レート、2-ヒドロキシプロビル (メタ) アクリレー ト、1、2 - ジヒドロキシエチル (メタ) アクリレー ト、3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル (メタ) アク リレート、(メタ)ジエチレングリコールジ(メタ)ア クリレート、トリエチレングリコールジ (メタ) アクリ レート、テトラエチレングリコールジ (メタ) アクリレ ート、1,2-プロピレングリコールジ (メタ) アクリ ト、ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、 ジグリセロールジ (メタ) アクリレート、グリセリント リ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロバントリ (メタ) アクリレート、ジーグリセロールテトラ (メ タ) アクリレート、2, 2-ビス(4-メタクリロキシ ジエトキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-ア リロキシジエトキシフェニル)プロパン、2,2-ビス (4-メタクリロキシトリエトキシフェニル) プロバ ン、2,2-ビス(4-アクリロキシベンタエトキシフ ェニル) プロパン、2,2-ビス(4-メタクリロキシ ヘキサエトキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4 -アクリロキシヘブタエトキシフェニル)プロパン、 2, 2-ビス(4-メタクリロキシオクタエトキシフェ ニル) プロパン、2,2-ビス(4-アクリロキシジブ ロポキシフェニル) プロバン、2、2-ビス(4-メタ クリロキシトリプロポキシフェニル)プロパン、2、2 -ビス(4-アクリロキシジブトキシフェニル)プロバ ン、2,2-ビス(4-メタクリロキシオクタブトキシ フェニル)プロパン、2-(4-メタクリロキシジエト 40 キシフェニル) -2-(4-メタクリロキシトリエトキ ェフェニル)プロパン、2-(4-アクリロキシジプロ ポキシフェニル) -2-(4-アクリロキシトリエトキ シフェニル)プロパン、メタクリル酸、アクリル酸、メ チル (メタ) アクリレート、シクロヘキシル (メタ) ア クリレート、2-エチルヘキシル (メタ) アクリレー ト、フェニル (メタ) アクリレート、ベンジル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピ ル (メタ) アクリレート、シクロヘキサノキシーβーヒ ドロキシプロピル (メタ) アクリレート、テトラヒドロ レート、ノニルオキシーβーヒドロキシブロツル(メタ)アクリレート、メトキシカルボニルメチル(メタ)アクリレート、エトキシカルボニルメチル(メタ)アクリレート、ヘブトキシカルボニルメチル(メタ)アクリレート、イソブロボキシカルボニルメチル(メタ)アクリレート、アシッドホスホオキシブロビル(メタ)アクリレート、アシッドホスホオキシブロビル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリロイルオキシル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリロイルオキシ基を有するウレタンブレボリマー等があげられる。その10他の(メタ)アクリレート系化合物は組成物100部に対して0~50部配合することが好ましい。

【0028】本発明の組成物には以上に述べた各成分の 他に、種々の目的で各種物質を添加してもよい。例え ば、表面の光沢を変化させたり、高温での表面タックを なくす目的で、シランカップリング剤、 (メタ) アクロ イル基を持つマクロモノマー、又はポリメチルメタクリ レート等のポリ (メタ) アクリレートを配合することが できる。これらの添加量は組成物100 部に対して0.1 ~10部が好ましい。この他に、各種のレベリング剤や 消泡剤などを配合することもでき、添加量としては、組 成物100 部に対して0.01~1部が好ましい。また、適当 量の増感剤を添加混合してもよく、例えば、ジメチルア ミノエチルメタクリレート、n-ブチルアミン、トリエ チルアミン、トリエチル-n-ブチルフォスフィン、4 -ジメチルアミノ安息香酸イソアミル等のアミン類が挙 げられ、その添加量は増感剤の種類等によって異なり、 一概にいえないが、トリエチルアミンを使用する例を示 すと、組成物100 部に対して、トリエチルアミン0.1~ 4部が好ましい。更に、安定性を向上させる目的でニト 口化合物、ニトロソ化合物及びキノン類を、着色の目的 で染料や顔料を、チクソトロピー性付与の目的でシリカ 等のチクソトロピー化剤を、増粘や増量の目的でアクリ ル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂及びシリカ等をそ れぞれ配合することができる。また、光硬化性や樹脂特 性を制御する目的でN-ビニルビロリドン及びエチルビ ニルエーテル等のビニル化合物も配合することもでき る。本発明にかかる組成物の調製は、以上述べたような 各成分を常温又は加温下で混合溶解することによって容 易に行える。

【0029】◎硬化方法

本発明の光硬化型樹脂組成物の硬化方法としては、例えば本発明の組成物を使用してコーティングを行う場合には、本発明の組成物を一方の基材に塗布した後、組成物を硬化させるに有効な量の紫外線又は可視光線等の光を照射すればよい。光の照射源としては、有効量の光を照射することができるものであれば特に制限されず、一般的な照射源を使用することができ、具体的には、炭素アーク、水銀蒸気アーク、蛍光ランブ、アルゴングローランプ、白熱ランプ、ハロゲンランブ、高圧水銀灯、超高

圧水銀灯、フラッシュUVランプ、低圧水銀ランプ、ディープUVランプ、キセノンショートランプ、大出力水冷キセノンランプ、キセノンフラッシュランプ及びガリウムハライドランプ、又はタリウムハライドランプ等のメタルハライドランプが挙げられる。

[0030]

【実施例】以下に実施例を挙げ、本発明をより具体的に 説明する。

〇(メタ)アクリロイル基を有するポリカーボネートジ オール変性ウレタンプレポリマー[I] の合成例 反応器にポリイソシアネート(B) としてトルエンジイ ソシアネートを約12.7重量部及びジラウリル酸ジブ チルスズを約200ppm入れ、反応温度を約70℃に維 持しながら、ポリカーボネートジオール (C) として分 子量約2000ポリカーボネートジオール (東亞合成 化学工業(株)製、商品名カルボジオール(登録商 標);エチレンカーボネートと1、6-ヘキサンジオー ルの反応物)約77.8重量部を撹拌下に徐々に加え た。約1時間撹拌して反応させた後、ジラウリル酸ジブ 20 チルスズを約100 ppm 加え、さらに水酸基を有する (メタ) アクリレート (A) として2-ヒドロキシエチ ルメタクリレート約9.5重量部を、撹拌下に、反応温 度を70℃に維持しながら徐々に加え、赤外線吸収スペ クトルで反応液を分析して、イソシアネート基の特性吸 収(2250cm⁻¹付近)の消失が確認されるまで反応を継続 した。その結果、常温で固形状のポリカーボネートジオ ール変性ウレタンブレポリマーを100 重量部を得た。該 ポリカーボネートジオール変性ウレタンプレポリマーを

30 【0031】○(メタ)アクリロイル基を有するポリカーボネートジオール変性ウレタンプレポリマー[II]の合成例

反応器にポリイソシアネート(B)としてトルエンジィ ソシアネートを約13.1重量部及びジラウリル酸ジブ チルスズを約200ppm 入れ、反応温度を約70℃に維 持しながら、ポリカーボネートジオール (C) として分 子量約2000のポリカーボネートジオール(東亞合成 化学工業(株)製、商品名カルボジオール(登録商 標);エチレンカーボネートと1、6-ヘキサンジオー ルの反応物)約80.3重量部を撹拌下に徐々に加え た。約1時間撹拌して反応させた後、ジラウリル酸ジブ チルスズを約200ppm 加え、さらに水酸基を有する (メタ) アクリレート(A) として2-ヒドロキシエチ ルメタクリレート約4.9重量部を、撹拌下に、反応温 度を70℃に維持しながら徐々に加え、約2時間反応さ せた。この後、ポリオール (D) としてトリメチロール プロパン約1.7重量部を、撹拌下に、反応温度を70 ℃に維持しながら徐々に加え、赤外線吸収スペクトルで 反応液を分析して、イソシアネート基の特性吸収(2250 cm⁻¹付近)の消失が確認されるまで反応を継続した。そ

の結果、常温で固形状のポリカーボネートジオール変性 ウレタンプレポリマー2 a を100 重量部を得た。該ポリ カーボネートジオール変性ウレタンプレポリマーを2 a とする。

13

【0032】実施例1

上記で合成したポリカーボネートジオール変性ウレタン プレポリマー1 aを60重量部、ジシクロペンテニルオ キシエチルアクリレートを20重量部及びテトラヒドロ フリフリルアクリレートを20重量部を、50℃に加温 しながら、撹拌して十分に混合させた。これを、25℃ 10 硬さを測定した。これらの試験の結果を表2に示す。 に冷却したのち、光重合開始剤としてベンゾインエチル エーテル1重量部を加えて撹拌し、十分に混合させて光 硬化性樹脂組成物を得た。得られた組成物を、プラスチャ

*ックシート上に塗膜の厚みが約1.5mmになるように 塗工し、紫外線を照射し硬化させた。 得られた塗膜につ いて、表面の光沢、色を目視により観察し、表面タック を指感により評価した。また、塗布したシートを、塗膜 が外側になるように180°の角度に折り曲げ、5秒間 そのまま保持して、表面が裂けないかどうか評価した。 また、同じ組成物を上部の開いたプラスチック容器に厚 みが約5mmになるように注入し、同じ条件で紫外線を 照射して硬化させ、ショアー硬度計Dタイプで硬化物の 尚、表2,3中のO、△、×は以下の意味である。 [0033]

14

【表1】

光沢	〇光沢有り ×光沢有り	表面タック	○タックなし △少しべたつく ×べたつく
裂けにく さ	○裂けない ×裂ける		X~\&J\

[0034]

【表2】

15						16
	実施例1	実施例2	実施例3	実施例 4	実施例5	実施例 6
ウレタン プレポリマー la	6 0	2 0	4 0	4 5		
ウレタン プレポリマー 2 a					6 0	7 0
ジシクロペンテニル オキシエチル アクリレート	4 0	5 0	3 0	3 0	2 0	2 5
テトラヒドロ フリフリル アクリレート	5	2 5	2 5	1 5	2 0	5
エポキシ アクリレート			5			
3ーメタクリロキシ プロピル トリメトキシシラン		. 1				
ベンゾイン エチルエーテル	1	1	1	l	1	1
光 沢	0	0	0	0	0	0
表面タック	0	Δ	Δ	0	0	0
割れにくさ	0	0	0	0	0	0
ショアー硬度 (D)	2 3	1 0	2 1	17	1 0	2 5

【0035】実施例2~6

表2に示す配合組成に基づいて組成物を調合し、実施例 1と同様の評価を行った。これらの試験の結果を表2に 示す。

【0036】比較例1~3

表3に示す配合組成に基づいて組成物を調合し、実施例 1と同様の評価を行った。これらの試験の結果を表3に 示す。

[0037]

【表3】

	比較例1	比較例2	比較例 3	比較例4
ウレタン プレポリマー 1 a	4 0	4 0		
ウレタン プレポリマー 2 a			60	5 5
ジシクロペンテニル オキシエチル アクリレート	3 0	3 0		
テトラヒドロ フリフリル アクリレート			2 0	
メトキシエチル アクリレート	15		2 0	5
n - ラウリル アクリレート		15		5
2-ヒドロキシー 3-フェノキシプロ ピルアクリレート				3 5
ベンゾイン エチルエーテル	1	1	1	1
光沢	0	0	×	×
表面タック	Δ	Δ	×	×
割れにくさ	×	×	×	0
ショアー硬度 (D)	15	1 2	5	3 1

[0038]

【発明の効果】本発明の光硬化型樹脂組成物は、短時間の光の照射により硬化し、表面タックがなく、柔軟性及び外観に優れた硬化物を与えるため、該組成物をラベル、ステッカー又は家具、家庭用電化製品又は自動車等の内外装に用いる化粧シート等のコーティングに使用する場合、これらの表面を保護すると同時に、光沢のある*

*優れた外観を作り、しかも得られる硬化物が柔軟性を有しているので、コーティングされた基材を容易に曲げて貼り付ける等の操作を行うことができる。又、電子材料のコーティングや封止剤として用いる場合、歪による部品への影響、表面タックによる部品同志の付着を起こさないため、従来の紫外線硬化型樹脂組成物では使用できなかった部品にも応用が可能となる。

フロントページの続き

(72)発明者 成瀬 宜史

富山県高岡市伏木二丁目1番3号東亞合成 化学工業株式会社高岡工場内

(72) 発明者 髙橋 伸

愛知県名古屋市港区船見町1番地の1東亞 合成化学工業株式会社名古屋総合研究所内